

Impression 3D par processus multiphotoniques

Laurent Gallais¹, Jean-Claude André²

¹Aix Marseille Univ, CNRS, Centrale Méditerranée ²LRGP, CNRS, Université de Lorraine, Nancy

laurent.gallais@fresnel.fr

Plan de la présentation

Introduction
Photo-polymérisation à 1 photon
Photo-polymérisation à 2 photons
Extension à des matériaux non-organiques
Conclusions et perspectives

Introduction

Présentation du laboratoire



Les travaux effectués sur l'impression 3D se positionnent dans le domaine des procédés laser (thème « Composants Optiques »)

FRESNEL INSTITUTE

210 people all included

100 Permanents

52 CDD Post Doc

63 PhD students

50 Internships /jobs offers by year

Electomagnetism
Metamaterials
Signal processing
Image processing
Random waves
Advanced imaging
Biophotonics
Biomedical imaging
Nanophotonics
Plasmonics
Optical components
Optical thin films
Laser damage and
processing

6 Technical Platforms

http://www.fresnel.fr

Plan de la présentation

Introduction

Photo-polymérisation à 1 photon
Photo-polymérisation à 2 photons
Extension à des matériaux non-organiques
Conclusion et perspectives

Photo-polymérisation à 1 photon Principe

Le principe consiste à transformer une résine (monomères, oligomères + amorceur) en un solide par polymérisation d'une couche, voxel après voxel ou par projection d'un motif

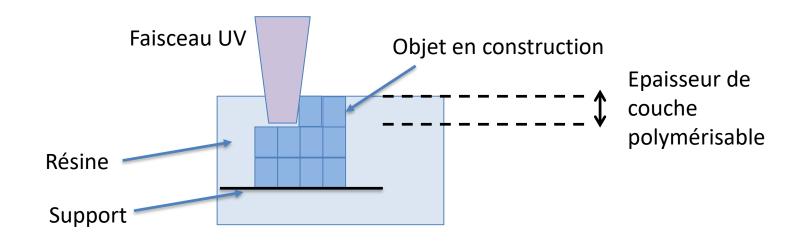
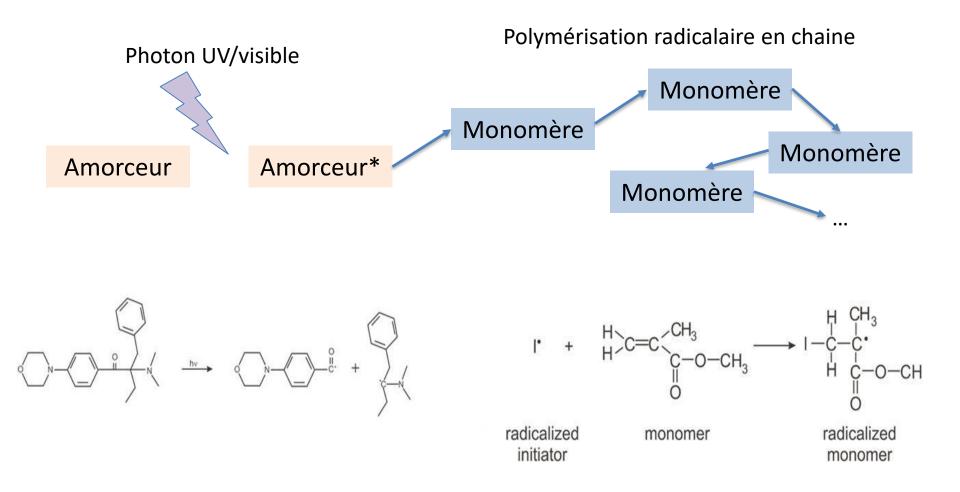


Photo-polymérisation

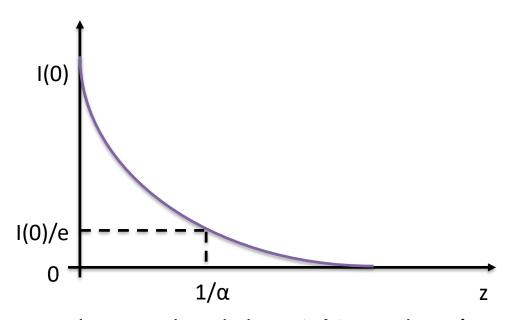


Amorçage

Dans la résine, l'absorption à 1 photon d'un amorceur photochimique, suit la loi de Beer-Lambert :

 $I(z)=I(0)e^{-\alpha z}$

I: Intensité en W/m²;
α : coefficient d'absorption en m⁻¹
(dépend de la concentration et des propriétés optiques de l'amorceur)
1/α : épaisseur de pénétration en m I(0)/e



La concentration / l'épaisseur de couche doivent être adaptée l'une à l'autre

La résolution optique doit être adaptée à l'épaisseur

Stéréolithograpie

 Développement à partir de 1984 du procédé de photopolymérisation à un photon (stéréolithograpie)*

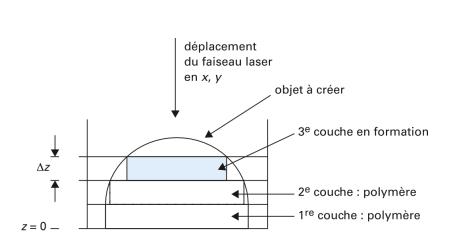


Schéma historique du principe de réalisation d'un objet couche par couche**



Exemple d'une machine SLA (Formlabs)

^{*}J. C. André, A. Leméhauté, O. Dewitte' 'Dispositif pour réaliser un modèle de pièce industrielle. Brevet français, n° 8411241 (1984).

^{**}J.C. André, 'Stéréolithographie par photopolymérisation', Techniques de l'ingénieur, BM7910 V1 (2017).

Intérêt

Technologie très bien maîtrisée avec de nombreuses applications (bio-printing, pièces prototypes, pièces d'usage, maquette, art, etc.).

Possibilité d'utiliser des résines chargées (alumine, zircone,...) permettant d'obtenir des céramiques



Difficultés

Nécessité de supports transitoires pour certaines pièces

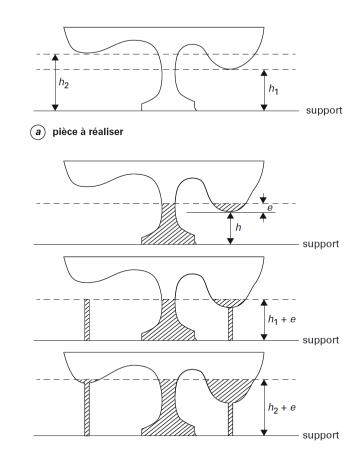
Impossibilité de fabrication de certaines pièces

Retrait volumique

Temps de mise en place des couches

Anisotropie et déformations mécaniques

Etapes de post-traitement Résolution limitée



J.C. André, 'Stéréolithographie par photopolymérisation', Techniques de l'ingénieur, BM7910 V1 (2017).

Plan de la présentation

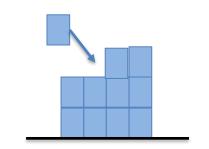
Introduction
Photo-polymérisation à 1 photon

Photo-polymérisation à 2 photons Extension à des matériaux non-organiques Conclusion et perspectives

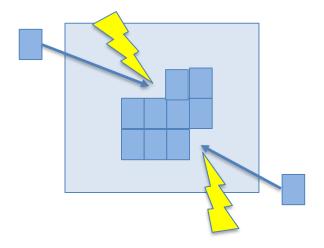
Introduction

Impression 3D

 La plupart des techniques de fabrication additives reposent sur l'empilement de couches successives, elles mêmes constituées de l'addition de voxels



 En exploitant des procédés optiques non-linéaires il est possible de réaliser directement des objets en 3D par photopolymérisation dans une solution de monomères/oligomères transparente à 1 photon



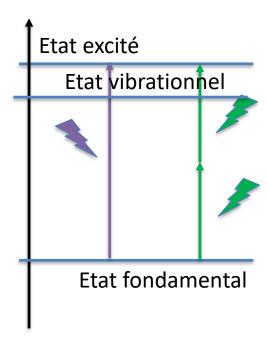
Absorption à 2 photons

- Absorption multiphotonique :
 - absorption simultanée de plusieurs photons
 - La probabilité d'absorption à n photons par unité de temps est donnée par $W_n = \sigma_n I^n$
- Pour être efficace le processus nécessite :
 - Une forte section efficace d'absorption multiphotonique (σ_n)

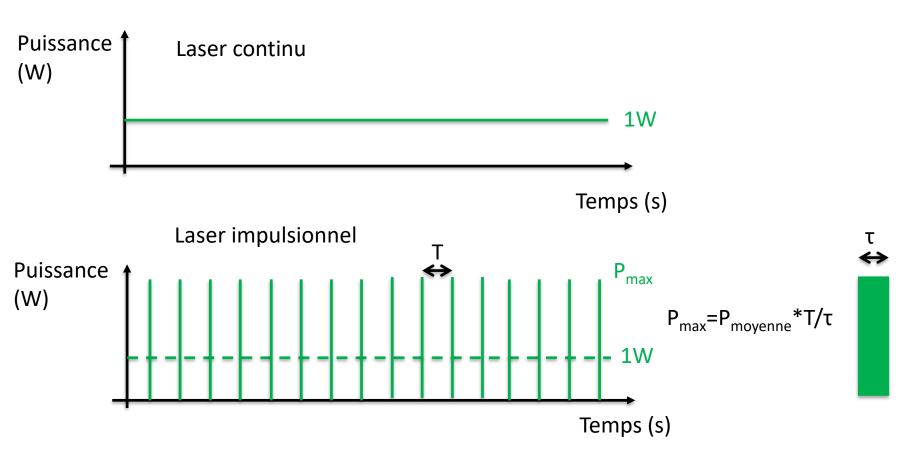
et/ou

 Un flux de photons par unité de surface très important (I)



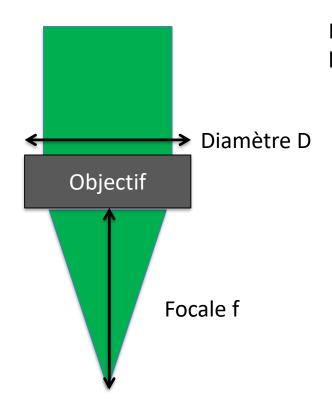


Source Laser à fort flux de photon

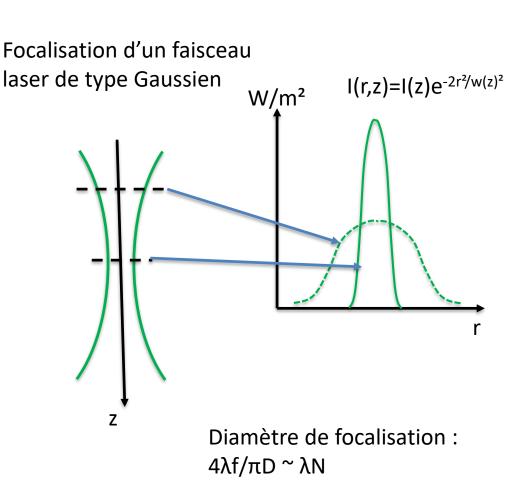


Exemple: $P_{moy} = 1W$, F = 1MHz, $\tau = 1ps => P_{max} = 1 MW$ Pour $\lambda = 515$ nm => 3.9x 10^{25} Photons/s, soit 3.9x 10^{13} photons par impulsion

Focalisation d'un faisceau laser



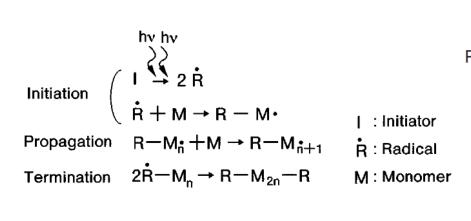
Nombre d'Ouverture : N=f/D



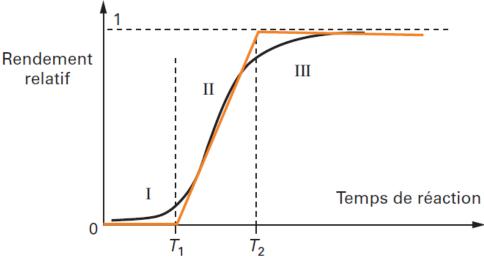
Amorçage à 2 photons

Un amorceur classique utilisable pour la photopolymérisation à 1 photon peut être utilisé, mais certaines molécules disposent d'un bon rendement d'absorption bi photonique

L'amorçage entraine la réaction de polymérisation radicalaire en chaine permettant de transformer un grand nombre de molécules



S. Maruo et al, Three-dimensional microfabrication with two-photon-absorbed photopolymerization, Opt. Lett. 22, 132 (1997)

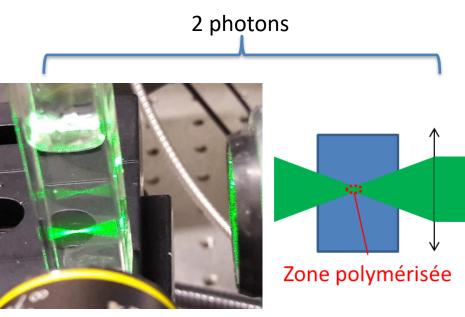


J.C. André, 'Stéréolithographie par photopolymérisation', Techniques de l'ingénieur, BM7910 V1 (2017).

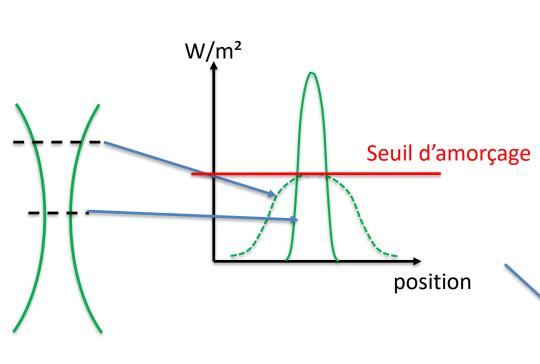
Exemple

1 photon

Zone polymérisé

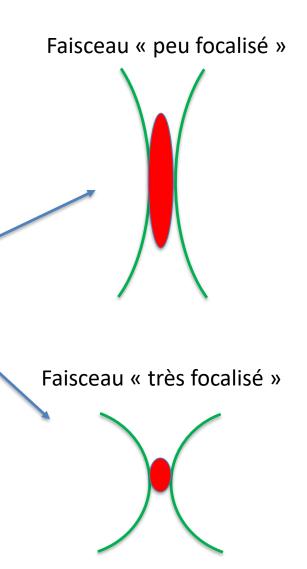


Forme du Voxel

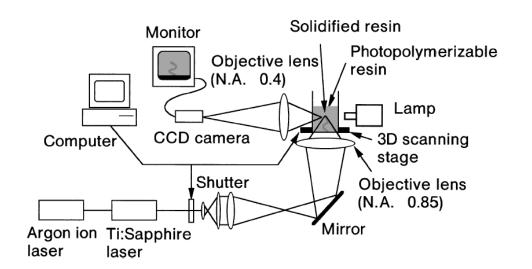


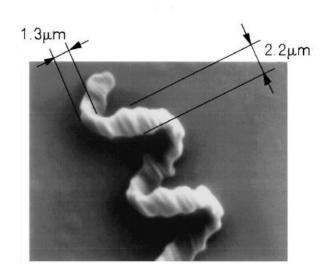
 $w(z)=w_0(1+z/z_R)^2$ $Z_R=\pi w_0^2/\lambda$

Profondeur de champ (ou longueur du Voxel)~Z_R



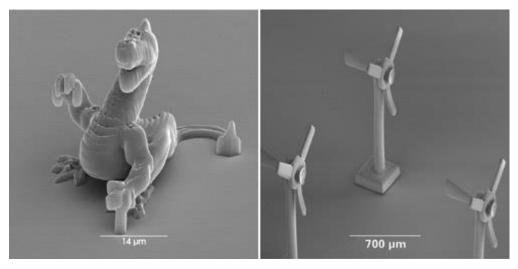
1 ère mise en oeuvre

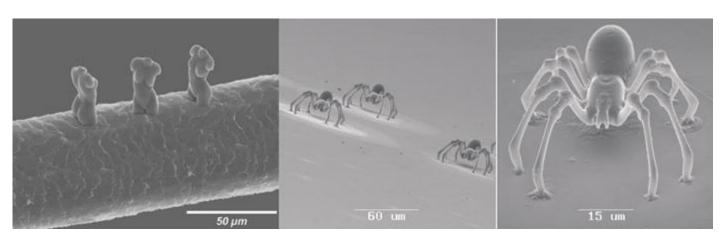




S. Maruo et al, Three-dimensional microfabrication with two-photon-absorbed photopolymerization, Opt. Lett. 22, 132 (1997)

Exemples





Laser Zentrum Hannover

Systèmes Commerciaux



nanoscribe



upnano



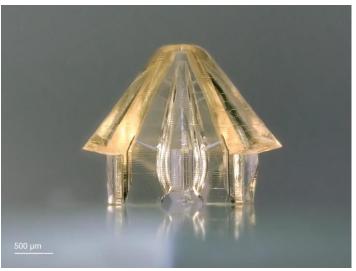
microlight3D

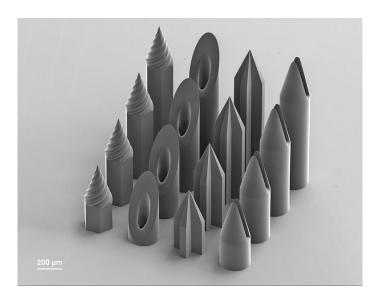


Introduction

Exemples*









*tirés de nanoscribe.com

Plan de la présentation

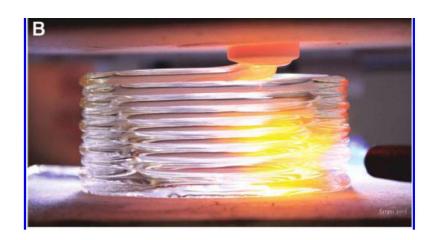
Introduction
Photo-polymérisation à 1 photon
Photo-polymérisation à 2 photons

Extension à des matériaux non-organiques Conclusion et perspectives

Extension à des matériaux non-organiques Impression de pièces en silice

Some reported fabrication techniques:

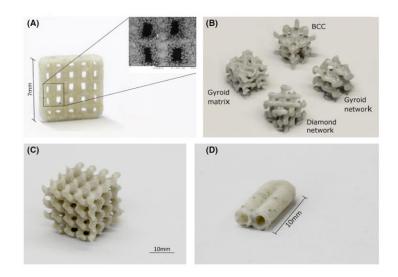
Extrusion of molten glass*



^{*}J. Klein et al, Additive Manufacturing of Optically Transparent Glass,, 3D Printing and Additive Manufacturing 2, 92 (2015)

Extension à des matériaux non-organiques Impression de pièces en silice

- Extrusion of molten glass
- Laser powder bed fusion*

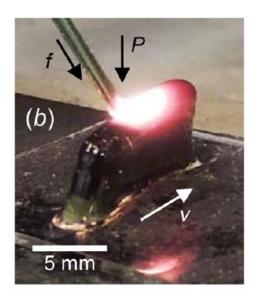


*K. C. Datsiou, E. Saleh, F. Spirrett, R. Goodridge, I. Ashcroft, and D. Eustice, Additive manufacturing of glass with laser powder bed fusion, J. Am. Ceram. Soc. 102, 4410 (2019).

Extension à des matériaux non-organiques Impression de pièces en silice

- Extrusion of molten glass
- Laser powder bed fusion
- Filament fed process*

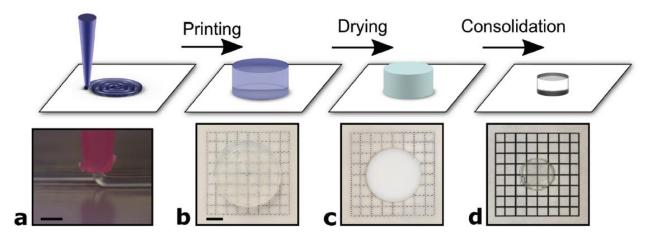




*J. Luo, L.J. Gilbert, C. Qu, R. G. Landers, D.A. Bristow, and E. Kinzel, 'Additive Manufacturing of Transparent Soda-Lime Glass Using a Filament-Fed Process', J. Manuf. Sci. Eng. 139, 061006 (2017).

Impression de pièces en silice

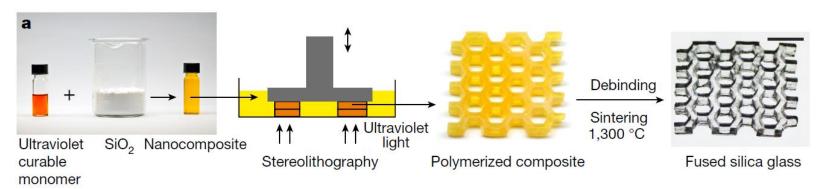
- Extrusion of molten glass
- Laser powder bed fusion
- Filament fed process
- Silica inks extrusion*



*D. T. Nguyen et al, '3D-Printed Transparent Glass', Advances Materials 1701181 (2017)

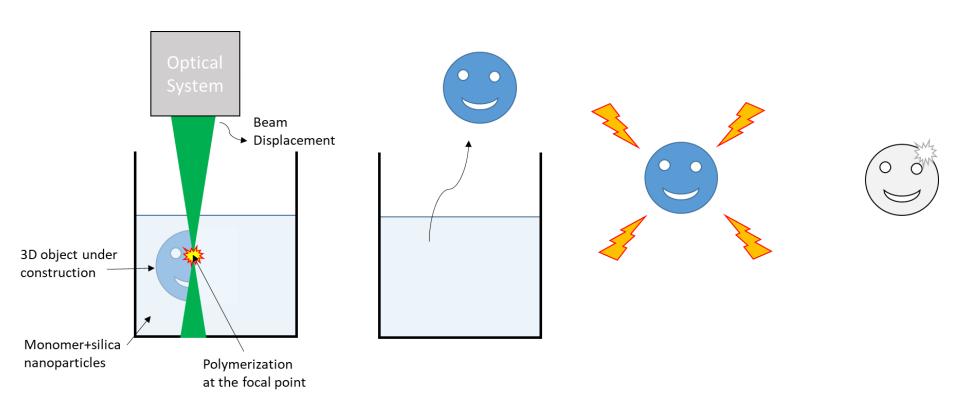
Impression de pièces en silice

- Extrusion of molten glass
- Laser powder bed fusion
- Filament fed process
- Silica inks extrusion
- Polymerisation of silica nanocomposite*



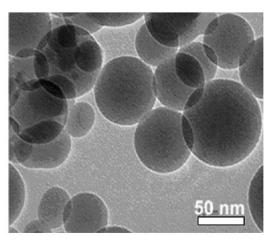
^{*}F. Kolz et al, Three-dimensional printing of transparent fused silica glass, Nature 544, 337 (2017)

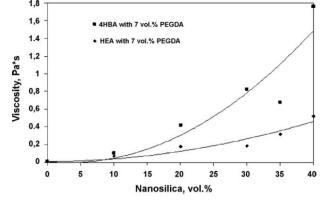
Extension à des matériaux non-organiques Méthode explorée

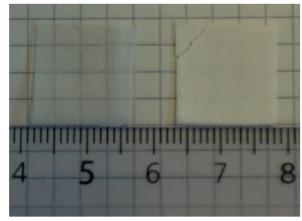


Résines chargées en nanoparticules de silice

UV curable transparent silica nanodispersions for stereolithography applications*:







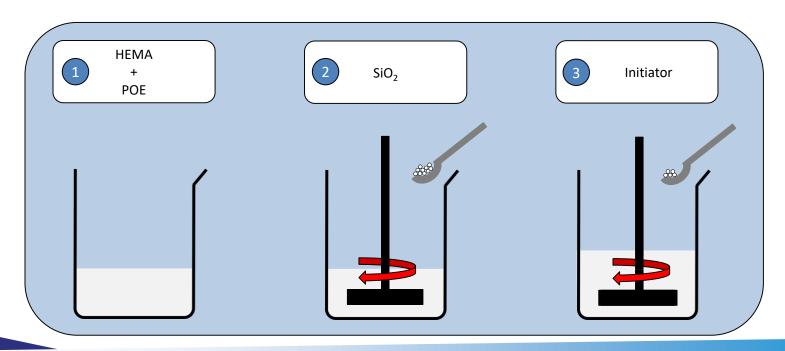
- ⇒ High amount of silica nanoparticles
- ⇒ Viscosity can be adjusted with nanosilica content
- ⇒ High transparency can be achieved
- ⇒ Silica dispersions can be transformed to silica glass with debinding and sintering process

*M. Wozniak et al, Highly loaded UV curable nanosilica dispersions for rapid prototyping applications, Journal of the European Ceramic Society 29, 2259 (2009)

Résines chargées en nanoparticules de silice

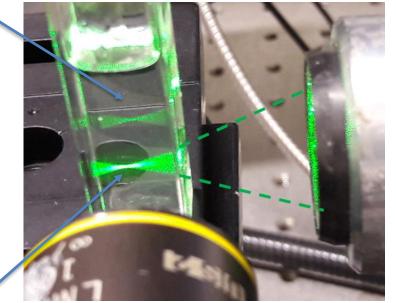
50 wt% of hydrophilic fumed silica nanoparticles (40 nm) Dispersed in a mixture of:

- -HEMA monomer (2-Hydroxyethyl methacrylate)- 80 wt%
- -POE solvant (Phenoxyethanol) 20 wt%
- -Photo-Initiator (2,2-Dimethoxy-2-phenylacetophenone)



Résines chargées en nanoparticules de silice

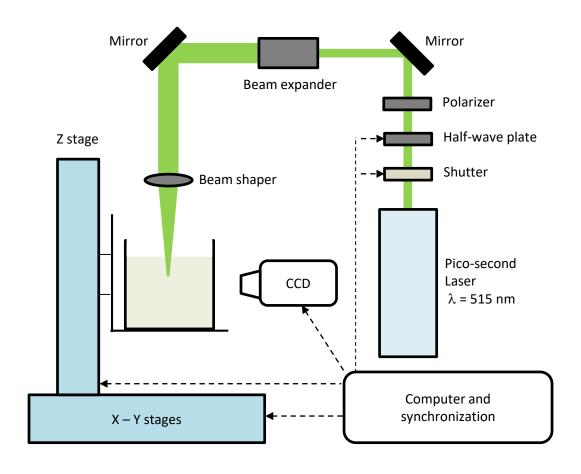
Monomer+Photoinitiat or + SiO₂ nanoparticles (50% wt)



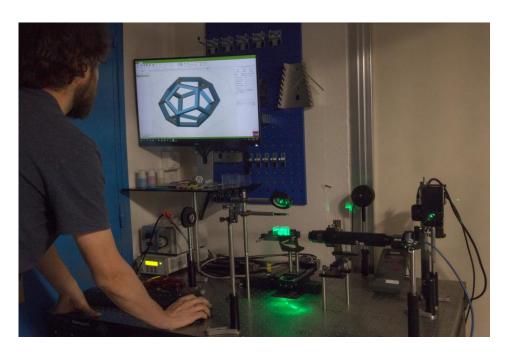
Laser 500 fs / 515 nm

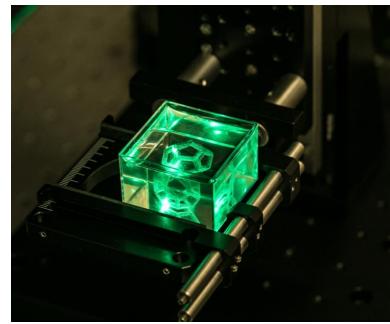
2 photon polymerization in this area

Extension à des matériaux non-organiques Système d'impression 3D



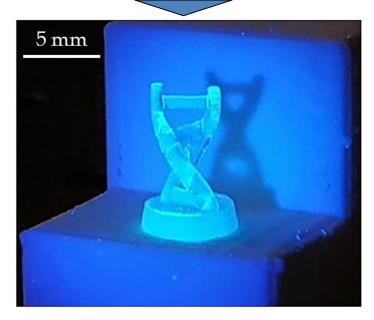
Système d'impression 3D





Extension à des matériaux non-organiques Pièces en polymère

 P_{laser} = 10 mW $V_{déplacement}$ = 20 mm/s Focal point

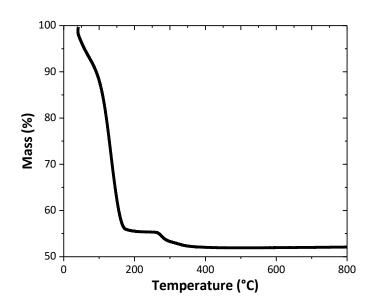


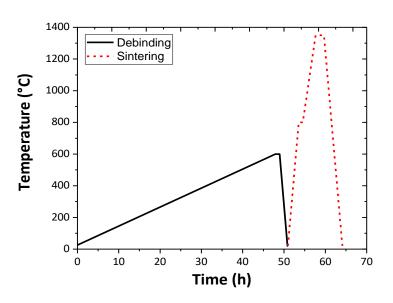


 $P_{laser} = 100 \text{ mW}$ $V_{déplacement} = 20 \text{ mm/s}$ Focal line

Extension à des matériaux non-organiques Post-Traitements

- Cleaning: isopropyl alcohol +Ultrasound.
- Thermal processing: Debinding + sintering
 Protocol based on Thermogravimetric Analysis (TGA)
 to evaluate the thermal debinding kinetics





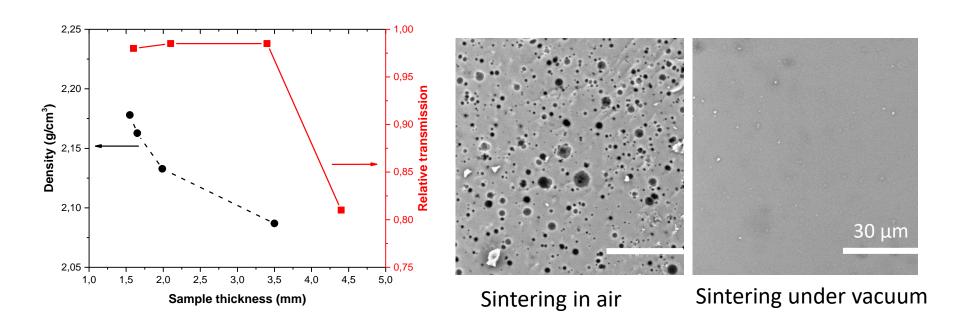
Extension à des matériaux non-organiques Pièces en verre





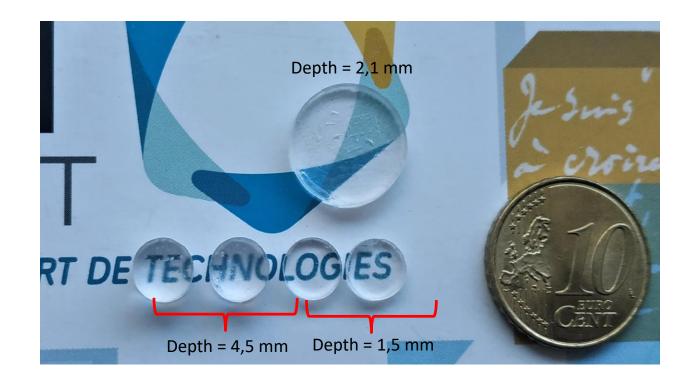
Propriétés du verre « imprimé »

- Density in the range 2.08-2.18 g/cm³ (silica: 2,2 g/cm³)
- Linear shrinkage 30%
- Optical transmission 91% in the range 500-1500nm for a 3 mm thick sample (silica: 93%)



Propriétés du verre « imprimé »

Transparency



Extension à des matériaux non-organiques Exemples

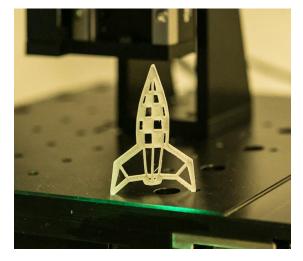
3D printed glass parts





Conclusions

- -La photo-polymérisation 2 photons est un procédé bien établi et maitrisé
- -Des pièces en 3D peuvent être crées direcetement dans le volume, permettant de s'affranchir de certaines limitations de la photo-polymérisation à 1 photon
- -Des résines chargées et des posttraitements associés permettent permettent de réaliser des pieces en silice, de dimensions centimétrique avec une densité proche du verre massif
- -La mise en oeuvre reste à ce stade au niveau laboratoire (source laser ps, post traitements haute temperature)



Références

 T. Doualle, J.C. André, L. Gallais, '3D printing of silica glass through a multiphoton polymerization process',
 Optics Letters 46, 364 (2021)

https://doi.org/10.1364/OL.414848

 T. Doualle, L. Gallais, J.C. André, 'Light-Matter Complex Interactions in Stereolithographies', Applied Sciences 13, 6844 (2023)

https://doi.org/10.3390/app13116844